This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-222312

(43)Date of publication of application: 02.10.1986

(51)Int.CI.

HO3H 9/25

(21)Application number: 60-063055

(71)Applicant:

NEC KANSAI LTD

(22)Date of filing:

27.03.1985

(72)Inventor:

OKUBO SHIGEAKI

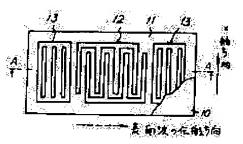
MAKINO SHINGO

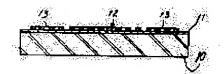
(54) SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To increase the electrode interval and to improve the resonance frequency by providing a crystal substrate and an electrode so that the X axis direction of the crystal substrate and a surface wave propagation direction are nearly 90° .

CONSTITUTION: A piezoelectric thin film 11 and thin film electrodes 12, 13 are formed on the crystal substrate 10 cut by the ST cut decided Euler angles ϕ θ , ϕ from the crystal having crystal axes of X, Y, Z. In this case, the Euler angle ϕ of the ST cut is set nearly 90° and the propagation direction of the surface wave propagated on the crystal substrate 10 takes nearly 90° in the propagation direction by the ST cut by forming the electrodes 12, 13.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP) (12) **公開特許公報(A)** (11) 特許出願公開番号

特開昭61-222312

(43)公開日 昭和61年(1986)10月2日

(51) Int. C1. 5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H O 3 H 9/25

審查請求

(全5頁)

(21)出願番号

特願昭60-63055

(71)出願人 999999999

関西日本電気株式会社

(22)出願日

昭和60年(1985)3月27日

(72) 発明者

(54) 【発明の名称】 弾性表面波装置

(57) 【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

【特許請求の範囲】

(1) X、Y、Zからなる結晶軸を有する水晶体から ϕ 、 θ 、 ϕ のオイラー角で決定されるS T カットで切り出された水晶基板上に圧電薄膜と薄膜状電極体を形成したものであって、上記S T カットのオイラー角 ϕ は略90 に設定されると共に、上記電極体は水晶基板上を伝搬する表面波の伝搬方向がS T カットによる伝搬方向と略90 の角度になる方向で形成されたことを特徴とする 弾性表面波装置。

1

2

3

(9) 日本国特許庁(JP)

(1)特許出顧公開

@公開特許公報(A)

昭61-222312

@Int_Cl_4

鑑別記号

庁内整理番号

◎公開 昭和61年(1986)10月2日

H 03 H 9/25

C-8425-5J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 弾性表面波装置

到特 顧 昭60-63055

企出 顧 昭60(1985)3月27日

⁶⁰ 発明者 大久保 成章 ⁶⁰ 発明者 牧野 真吾 大津市時嵐2丁目9番1号 関西日本電気株式会社内

大津市晴嵐2丁目9番1号 関西日本電気株式会社内

大津市晴嵐2丁目9番1号

の代 理 人 弁理士 江原 省吾

_ ... •

1、発明の名称

彈性表面放裝置

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は各種進信機器における発振器の発援 子等に応用されている弾性表面被装置に関する。 <u>従来の技術</u>

一般に弾性皮面波装置は水晶、タンタル酸り チカム等の単結晶やセラミックなどからなる圧 電基版の圧電効果による弾性表面波を利用した もので、特に共振素子として使用される弾性表 面波共振子 (以下SAW共振子と称す)では、 上記圧電性基板に水晶基板を使用することが多

例えば水晶基板を使用したSAW表現子ると、MMを第7の長とない第8回を参照を参照であると、(1) は正電性基板のあれた機能をである。 (2) は一定面に 協議をである。 (2) は一定面に 協議をである。 (4) は一定面に ないののでは、(4) は一定面に ないのでは、(4) は一定面に ないのでは、(4) は、(4) は、(4

特開昭61-222312(2)

被は水品基板(1)上を伝播し、反射器(3)に (3)の各グレーティング電極(4)(4)に 到達する毎に反射液と透過液に分かれる。そこ で各グレーティング電極(4)(4)から電液 の位相が揃うように各グレーティング電極 (4)(4)間の間隔を決めれば第8個の能表 に示すように各反射器(3)(3)間に被表 の定在被が最初され共振子となる。上記表面 及は反射液の長級高波数【-マン/4(マナで 対域の、且つ、伝播速度 定され、、且つ、伝播速度 によって決定される。

5

このようなSAW共製子における水晶基板(1)は第9回に示すようなX、Y、2 触からなる結晶軸を有する水晶体(5)から切り出して製造され、水晶基板(1)上を伝播する支援の伝播速度 V は水晶体(5)からの水晶基板(1)の知出し方によって決定される。そこではの水晶基板(1)の切り出しを次なるSTカット法で行っている。このSTカット法を批明

すると、いま第9回に示すようにカット面を表示するため水晶体(5)のXY2軸に対してす、まため水晶体(5)のXY2軸に対してす。大きなるオイラー角要示を使用する。オイラー角すは2軸を中心としたX軸からの回転角、即ち2-0の基準面(mo)上でのX軸となす角度で、またオイラー角はカット面(m」)の決線 n と 2 軸 と で 単面(mo)及びカット面(m」)の交線 n となす角度で、変面波の伝播方向を示す。

ここでオイラー角 (の 、 かによって所望のカット間を決定し、例えばSTカットの場合、サー 0 、 の ー 132.75 * 、 かー 0 * からなるオイラー角によって第11間に示すようにカット面(血・)が決定され、このカット猫(血・)が接定され、最高板(1)を水晶体(5)のも切り出す。この時、上記オイラー角 中一 0 * であるため水晶高板(1)上を伝播する東面被の伝播方向は第12間の矢印に示すように X 輸方

向となり、このX軸方向と直交する方向に積曲 がかみ合うように得形電極(2)を水晶基板 (1)上に形成して第13回に示すSAW共振子 を得ている。

発見が健決しようとする問題点

(7) は水晶基板で、その上面に従来伺機のパ

ターンで撤形電極(8)とグレーティング電極 (9) (9) が形成される。水晶基板 〔7〕 は 郷9団に示すようなXY2袖の結晶輪を有する 水晶体(5)から切り出されたもので、これの 切出し方は従来関様にXYZ軸に対してす、8 、中の3つのパラメータからなるオイラー角豊 示を使用すると、第5回に示すように↓ = 0 * 、 6-132.75 、 4-90 なるオイラー角によ るカット画(ma)が決定され、このカット面 (ma) が仮面となるように水晶体 (5) から 水晶基板(7)が切り出される。この場合、オ イラー角々が90°であるため水晶蒸板(1)上 を伝搬する表面波の伝體方向は第6関の矢印で 采すように X 軸と直交する方向となり、この伝 量方向と直交する方向に提出がかみ合うように 梅彦電極(8)を水晶基板(7)上に形成する。

このような標準のSAW共振子は実面液の伝 搬速度が従来品のそれに比べ的 1.6倍も大きく なることが実験的に確認され、これにより電極 関隔が大きく数定できて、SAW共振子の共振

8

特開昭61-222312(8)

8

間波数の高周波数化に十分対応できることが分かっている。しかしながら、前記技術は、オイラー角 4 - 0 * のものに比べ、電気職械結合係数が減少するという問題と、周波数温度特性が悪化するという問題があった。

しかも圧電車膜の関厚を変えると周波散温度係 数が変化することがわかっている。しかし乍ら 、共振周波数の高周波化に伴う電極関隔の縮少 化による製造上の上記問題点が残され、早急な 解決策が要望されていた。

問題点を解決するための手段

作用

上記本発明の構造にすることにより、薄膜型 弾性表面被装置の特徴である大きな電気機械結 合係数、小さな温度周波数係数の利点がそのま

ま活され、また電極体を水晶基板を伝鞭する表面液の伝播方向がSTカットによる伝鞭方向と略90 * 角度になる方向で形成することにより、表面液の伝搬速度が増大して電極体の電極関脳が大きくとれるようになり、電極形成が容易になる。

実施倒

本発明は、前記特別図59-195610号に開示した前記前提技術を専陳型弾性表面放装 変に適用したもので、以下本発明の例えばSAW 共振子に適用した一実施例を第1図及び第2図 に基づき説明する。

この実施例における (10) は水晶基板、 (11) は水晶基板 (10) 上に形成した Z n O 等の圧電 課題、 (12) 及び (13) (13) は圧電薄膜 (11) 上に形成した機形電極及びグレーティング電極である。水晶基板 (10) は第4 國の水晶基板 (7) と関様にオイラー角 # = 90°で切り出されたもので、その結晶軸のX軸方向は表面液の 伝服方向とほぼ変交する。圧電導膜 (11) は水

品基版 (10) の電気機械結合係数を大きくする 作用と関放改温度係数を小さくする作用を有す る。各電極 (12) (13) (13) は水晶基版 (10) のX輪方向と略90°の方向に表面液の伝搬方向 を決めるパターンで作成され、これにより表面 液伝搬速度はオイラー角φ=0°のものに比べ 約 1.8倍になる。

機、本発明は上記実施例に限らず、例えば第3回に示すように上記水晶基板(10)上に各電程(12)(13)(13)を先に形成した後で圧電薄膜(11)を形成したものや、図示しないが圧電薄膜(11)の電極(12)(13)(13)との対向面側に薄膜状の金属対向電極を追加形成したものであってもよい。また、衛形電極の領域のみ圧電薄膜を形成したものでもよい。なお本発明はSAW共振子に限らずSAWフィルタなどにも同様に適用し得る。

景板の理経

本発明によれば水晶基板のX軸方向と表面液 伝搬方向とが鳴90°になるように水晶基板と電

特開昭61-222312 (4)

極を設けたので、表面波の伝搬速度が一致と向上し、従って電極間隔が大きく数定できて、特にSAW央接子においては共振周波数の高層波数化の要求に十分に対応することができる。しかも、水晶基板に圧電薄膜を形成したことによっ、伝服方向が水晶基板のX輪方向と略90・になることによる結合係数の減少、温度特性の劣化を防ぐ事ができる。

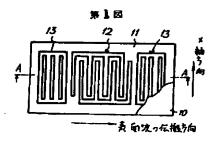
4. 図画の簡単な説明

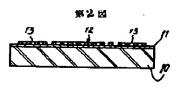
第1 図及び第2 図は本発明の一実施例を示すの 平面図及びA - A 級新面図、第3 図は本発明の 第3 図は本発は本発は本発は本発は本発は本発は表現を示す場面図である。A W 共程の 第5 図を表示を設定するのの 第5 図の 第5 図の 第4 図の 第6 図は第4 図の 第7 図の 第6 図は第4 図の 第7 図の 第7 図は第4 図の 表版のオイラー角を 第6 図は本来のの 第7 図は本来の 第8 図に 第9 図は水晶体の 第9 図は水晶体の 第9 図は水晶体の 第9 図の は第7 図の 第6 図の 第6 図の 第7 図の 第8 図の 第6 図の 第7 図の 第8 図の 第8 図の 第8 図の 第7 図の 第8 SA 平共振子の平函数、第14関及び第15関は他 の従来の SA 平共振子の平面因及び C - C 線斯 両数である。

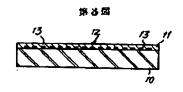
(10) ---水晶基板、(11) ---- 圧電浮膜、(12) ---電極体(備形電極)。

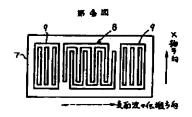
特 作 出 顧 人 网络日本电気株式会社 代 題 人 江 原 省 吾

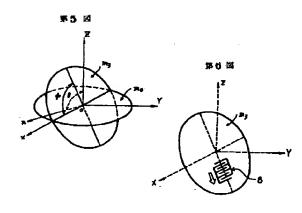












特開昭61-222312(5)

